

TAKIGEN NEWS

2021 No.553 12

P01 半導体業界の今

P04 SEMICON JAPAN HYBRID 出展製品特集

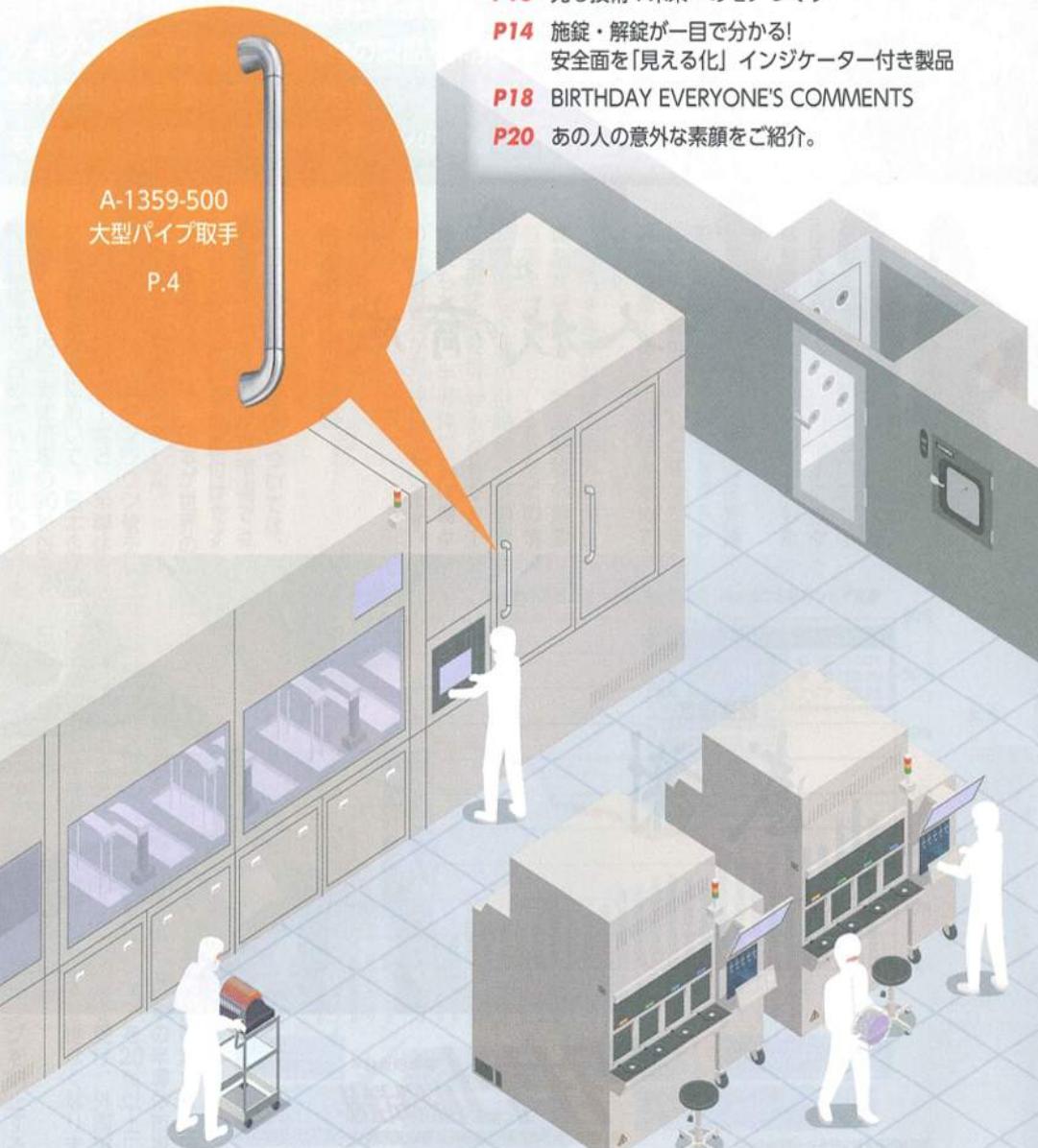
P12 ビジサスニュース

P13 光る技術！未来へのモノづくり

P14 施錠・解錠が一目で分かる!
安全面を「見える化」インジケーター付き製品

P18 BIRTHDAY EVERYONE'S COMMENTS

P20 あの人の意外な素顔をご紹介。



光る技術！ 未来へのモノづくり

日本の産業や文化の発展を支える最新の技術を紹介するコーナー

第11回

低温・低荷重のターメジフリー接合 「Monster PAC®」

印刷技術を用いた低温基板実装技術で、熱に弱い素材へのIC実装と半導体製造プロセスの短縮を可能にしました。

基板に接合
ICチップを高温・高荷重で

これまでの課題

「Monster PAC®」 の秘密

- ▶ 基板側にバンプ(突起)を形成し、80°Cの低温かつ低荷重でICチップを接合できる技術
- ▶ 熱に弱い樹脂や伸縮素材にもICチップの実装が可能
- ▶ 半導体製造工程が34工程からわずか3工程に集約

例えば、衣類に体温を管理するセンサーを装着するなど、身の回りのあらゆるモノがインターネットにつながる「IoT時代」。これらは様々な形状・素材のモノにICチップが実装されることになるでしょう。しかし、従来あるようなく硬く曲がらないリigid基板では対応できないため、フレキシブルで自由な形状の基板に実装する技術が必要となります。

基板にICチップを接合する際、260°Cもの高温でハンダ接合が行われていますが、薄くて高密度化が進むチップは、高温・高荷重の接合では破損してしまうことがあります。また、熱に弱い素

材にチップを実装すること自体が可能です。また、熱に弱い素

コネクテックジャパンが開発した低温基板実装技術「Monster PAC®」は、高精度な印刷技術を用いて基板側にバンプ(突起)を形成し、接合に特殊な導電性と非導電性ペーストを使用することで、実装温度を80°Cに、圧力も20分の1まで低下させました。これにより、熱に弱い樹脂や伸縮素材にもICチップの実装が可能となりました。

低温かつ低荷重での接合プロセスを実現したことで、基板上にICチップを実装するためのフレックス接合装置も大幅に小型化しました。

さらに、従来30工程を超えていた半導体製造プロセスをわずか3工程に集約。すべての装置が机上に設置できるため省スペースでの

製造が可能となりました。この「デ

スクトップファクトリー」の開発

化する「FSNIP」という転写配線

技術も開発中で、今後高密度実

装やチップの小型化への応用が待

たれます。

また、配線を10μmまで狭ピッチ

化する「FSNIP」という転写配線

技術も開発中で、今後高密度実

装やチップの小型化